BaSn0₃ナノロッドと空間分布制御した Y₂0₃ナノ粒子を含む YBa₂Cu₃0_v薄膜のピンニング特性

Flux Pinning Properties in YBa₂Cu₃O_v Thin Films with BaSnO₃ Nano-rods

and Spatially-controlled Y2O3 Nano-particles

熊大工 〇末吉 哲郎,戸木田 裕貴,藤吉 孝則,光木 文秋,池上 知顯

Kumamoto Univ., [°]Tetsuro Sueyoshi, Yuuki Tokita, Takanori Fujiyoshi,

Fumiaki Mitsugi, Tomoaki Ikegami

E-mail: tetsu@cs.kumamoto-u.ac.jp

1. はじめに

高温超伝導体において、ナノロッドのような 1 次元ピンはピンに沿った磁場方向において 臨界電流密度 J_cの飛躍的な向上を図ることが できる.一方、ナノ粒子のような3次元ピンは 全磁場方向で等方的なピン止め作用を有する. この両者の利点を組み合わせ、広範囲の磁場方 向で高J_c化を実現する手段として、1次元ピン と3 次元ピンを同時に導入したハイブリッド 磁束ピンニングが最近注目されている^{1,2)}.

本研究では、 $BaSnO_3$ ナノロッドを含む YBa₂Cu₃O_y層と Y_2O_3 擬似層からなる擬似多層 膜を作製することで、 Y_2O_3 ナノ粒子の空間分 布制御を試み、ハイブリッド磁束ピンニングに 与える影響について調べた.

2. 実験および結果

擬似多層膜は、ターゲット交換法による PLD 法を用いて SrTiO, 基板上に作製した. ターゲ ットには、BaSnO3の含有量3 vol.%をドープし た YBa₂Cu₃O_v と Y₂O₃ バルクを用いた. エネル ギー密度1J/cm²,繰り返し周波数5HzのKrF エキシマレーザーを用いて,酸素雰囲気ガス 300 mTorrの下で基板温度 790 ℃にて成膜した. 擬似多層膜の作製では、YBCO 層を堆積した後 に Y₂O₃を m パルスで堆積し, これを n 回繰り 返して積層した試料をY(m, n)と定義する.参 照試料として、BaSnO3のみをドープした試料 (BSO)と YBCO 薄膜(non-doped)を用意した.こ こで、全ての試料において YBCO 層の総堆積 パルス数は 3600 パルス, 膜厚は 300~400 nm である. これらの成膜後に 600 Torr の酸素雰囲 気中で室温まで自然冷却した. Jcの磁場角度依 存性の評価では、電流と常に直交するように磁 場を印加し、磁場とc軸のなす角度 θ とした.

Fig.1(a)に, 65 K, 1 T における J_cの磁場角度 依存性を示す. B || c 付近では, BSO と Y(1, 100) が高い J_cを示している.一方, 30^o付近から B || ab にかけては, Y₂O₃をドープした試料におい て、高い J_c を示している.特に、 $B \parallel ab$ では no-doped と比較して BSO は J_c が低下している が、 Y_2O_3 の擬似層をもつ試料では、BaSnO₃ ド ープによる J_c の低下が抑えられている.これ らの結果は、 Y_2O_3 ナノ粒子が $B \parallel c$ 方向以外で も有効にピン止め作用し、特に $B \parallel ab$ では、試 料の構造により面状に分布した Y_2O_3 ナノ粒子 が擬似的な 2 次元ピンとしてピンニングに寄 与していると考えられる.

一方,高い磁場(5T)では,BSOと比較し て Y_2O_3 をドープした試料では J_c の急激な減少 がみられる.ただし,Y(10,10)では J_c の減少は 比較的小さい.これは,同じドープ量でも Y_2O_3 ナノ粒子の空間分布の構造に依存して, BaSnO₃ ナノロッドの方向分散に影響を与えて いることを示唆している.



Fig.1 Angular dependences of J_c in YBa₂Cu₃O_y thin films with different pinning centers.

参考文献

- T. Horide *et al.* Supercond. Sci. Technol. Supercond. Sci. Technol. 26 (2013) 075019.
- [2] T. Sueyoshi et al. Physica C 494 (2013) 153.